PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-208913

(43) Date of publication of application: 03.08.2001

(51)Int.Cl.

GO2B 5/30

GO2F 1/13363

(21)Application number: 2000-018764

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

27.01.2000

(72)Inventor: SATA HIROAKI

(54) PHASE DIFFERENCE PLATE AND CIRCULARLY POLARIZING PLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve $\lambda/4$ or $\lambda/2$ phase difference in a wide wavelength region and at a wide viewing angle by using one sheet of a polymer film.

SOLUTION: The phase difference plate comprises one sheet of a polymer film containing an absorbent for IR rays.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-208913

(P2001-208913A) (43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート・

(参考)

G02B 5/30

G02F 1/13363

G02B 5/30

G02F 1/13363

2H049

2H091

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全36頁)

(21)出願番号

特願2000-18764(P2000-18764)

(22)出願日

平成12年1月27日(2000.1.27)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 佐多 博暁

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100074675

弁理士 柳川 泰男

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA03 BA06 BA07 BB03

BB11 BB13 BB49 BC03

2H091 FA01X FA01Z FA08X FA08Z

FA11X FA11Z FB02 FC23

KA02 LA19

(54) 【発明の名称】位相差板および円偏光板

(57)【要約】

【課題】 一枚のポリマーフイルムを用いて、広い波長領域かつ広い視野角で、 $\lambda / 4$ または $\lambda / 2$ を達成する。

【解決手段】 赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムで位相差板を構成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 波長450nmで測定したレターデーション値が100乃至125nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が135乃至160nmである位相差板であって、赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムからなることを特徴とする位相差板。

1

【請求項2】 波長450nmで測定したレターデーション値が108乃至117nmであり、波長550nmで測定したレターデーション値が133乃至142nm 10であり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が143乃至152nmである請求項1に記載の位相差板。

【請求項3】 ポリマーフイルムが、セルロースエステルフイルムである請求項1に記載の位相差板。

【請求項4】 ポリマーフイルムが、延伸したセルロースエステルフイルムである請求項3に記載の位相差板。

【請求項5】 赤外線吸収剤が、750乃至1100nmの波長領域に最大吸収を有する請求項1に記載の位相差板。

【請求項6】 ポリマーフイルムが、さらに紫外線吸収 剤を含む請求項1に記載の位相差板。

【請求項7】 紫外線吸収剤が、250乃至400nm の波長領域に最大吸収を有する請求項6に記載の位相差 板。

【請求項8】 波長450nmで測定したレターデーション値が100乃至125nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が135乃至160nmである位相差板と直線偏光膜とが、位相差板の面内の遅相軸と直線偏光膜の偏光軸との角度が実質的に45°になるように積層されている円偏光板であって、位相差板が、赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムからなることを特徴とする円偏光板。

【請求項9】 波長450nmで測定したレターデーション値が200万至250nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が270万至320nmである位相差板であって、赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムからなることを特徴とする位相差板。

【請求項10】 波長450nmで測定したレターデー 40ション値が216乃至234nmであり、波長550nmで測定したレターデーション値が266乃至284nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が286乃至304nmである請求項9に記載の位相差板。

【請求項11】 ポリマーフイルムが、セルロースエステルフイルムである請求項9に記載の位相差板。

【請求項12】 ポリマーフイルムが、延伸したセルロースエステルフイルムである請求項11に記載の位相差板。

【請求項13】 赤外線吸収剤が、750万至1100 nmの波長領域に最大吸収を有する請求項9に記載の位 相差板。

【請求項14】 ポリマーフイルムが、さらに紫外線吸収剤を含む請求項9に記載の位相差板。

【請求項15】 紫外線吸収剤が、250乃至400nmの波長領域に最大吸収を有する請求項14に記載の位相差板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、位相差板およびそれを用いた円偏光板に関する。特に本発明は、液晶表示装置において使用される $\lambda/4$ 板または $\lambda/2$ 板、光ディスクの書き込み用のピックアップに使用される $\lambda/4$ 板、あるいは反射防止膜として利用される $\lambda/4$ 板として有効な位相差板に関する。

[0002]

【従来の技術】 λ / 4 板および λ / 2 板は、反射防止膜や液晶表示装置に関連する多くの用途を有しており、既に実際に使用されている。しかし、 λ / 4 板あるいは λ / 2 板と称していても、ある特定波長で λ / 4 や λ / 2 を達成しているものが大部分であった。特開平 5 - 2 7 1 1 8 号および同 5 - 2 7 1 1 9 号の各公報には、レターデーションが大きい複屈折性フイルムと、レターデーションが小さい複屈折率フイルムとを、それらの光軸が直交するように積層させた位相差板が開示されている。二枚のフイルムのレターデーションの差が可視光域の全体にわたり λ / 4 または λ / 2 であれば、位相差板は理論的には、可視光域の全体にわたり λ / 4 板または λ / 30 2 板として機能する。

【0003】特開平10-68816号公報に、特定波長において入/4となっているポリマーフイルムと、それと同一材料からなり同じ波長において入/2となっているポリマーフイルムとを積層させて、広い波長領域で入/4が得られる位相差板が開示されている。特開平10-90521号公報にも、二枚のポリマーフイルムを積層することにより広い波長領域で入/4を達成できる位相差板が開示されている。以上のポリマーフイルムとしては、ポリカーボネートのような合成ポリマーの延伸フイルムが使用されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】二枚のポリマーフイルムを積層することにより、広い波長領域で入/4または入/2を達成することができる。しかし、そのためには、二枚のポリマーフイルムの角度を厳密に調整しながら積層する必要がある。一枚のポリマーフイルムからなる入/4板または入/2板も提案されている。しかし、広い波長領域で入/4または入/2が達成されている一枚のフイルムは、ほとんど存在していない。本発明の目50的は、一枚のポリマーフイルムを用いて、広い波長領域

かつ広い視野角で、 $\lambda/4$ または $\lambda/2$ を達成することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、下記 $(1) \sim (7)$ の位相差板 $(\lambda/4$ 板)、下記 (8) の 円偏光板および下記 $(9) \sim (15)$ の位相差板 $(\lambda/2$ 板)により達成された。

- (1) 波長450nmで測定したレターデーション値が 100乃至125nmであり、かつ波長590nmで測 定したレターデーション値が135乃至160nmであ 10 る位相差板であって、赤外線吸収剤を含む一枚のポリマ ーフイルムからなることを特徴とする位相差板。
- (2) 波長450 nmで測定したレターデーション値が 108乃至117 nmであり、波長550 nmで測定したレターデーション値が133乃至142 nmであり、かつ波長590 nmで測定したレターデーション値が143乃至152 nmである(1) に記載の位相差板。
- (3) ポリマーフイルムが、セルロースエステルフイルムである(1) に記載の位相差板。
- (4) ポリマーフイルムが、延伸したセルロースエステ 20 ルフイルムである(3) に記載の位相差板。
- (5) 赤外線吸収剤が、750万至1100nmの波長 領域に最大吸収を有する(1)に記載の位相差板。
- (6) ポリマーフイルムが、さらに紫外線吸収剤を含む
- (1) に記載の位相差板。
- (7) 紫外線吸収剤が、250乃至400nmの波長領域に最大吸収を有する(6)に記載の位相差板。
- (8) 波長450nmで測定したレターデーション値が 100乃至125nmであり、かつ波長590nmで測 定したレターデーション値が135乃至160nmであ 30 る位相差板と直線偏光膜とが、位相差板の面内の遅相軸 と直線偏光膜の偏光軸との角度が実質的に45°になる ように積層されている円偏光板であって、位相差板が、 赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムからなるこ とを特徴とする円偏光板。

【0006】(9) 波長450nmで測定したレターデーション値が200乃至250nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が270乃至320nmである位相差板であって、赤外線吸収剤を含む一枚のポリマーフイルムからなることを特徴とする位相40差板。

(10) 波長450nmで測定したレターデーション値が216乃至234nmであり、波長550nmで測定したレターデーション値が266乃至284nmであり、かつ波長590nmで測定したレターデーション値が286乃至304nmである(9) に記載の位相差板。

(11) ポリマーフイルムが、セルロースエステルフイルムである(9) に記載の位相差板。

(12) ポリマーフイルムが、延伸したセルロースエス 50 は、炭素原子数が6以下の脂肪酸を意味する。炭素原子

テルフイルムである(11)に記載の位相差板。

- (13) 赤外線吸収剤が、750乃至1100nmの波 長領域に最大吸収を有する(9) に記載の位相差板。
- (14) ポリマーフイルムが、さらに紫外線吸収剤を含む(9) に記載の位相差板。
- (15) 紫外線吸収剤が、250乃至400nmの波長 領域に最大吸収を有する(14)に記載の位相差板。 【0007】

【発明の効果】本発明者は研究の結果、ポリマーフイルムの素材と製造方法を調節、特に赤外線吸収染料を使用することにより、広い波長領域で入/4または入/2を達成する位相差板を製造することに成功した。一枚のポリマーフイルムを用いて広い波長領域で入/4または入/2を達成できる位相差板が得られたことで、従来の二枚のポリマーフイルムの角度を厳密に調整しながら積層する工程が不要になった。

[0008]

(3)

【発明の実施の形態】 [位相差板] 位相差板を入/4板 として使用する場合は、波長450nmで測定したレタ ーデーション値が100乃至125nmとなり、かつ波 長590nmで測定したレターデーション値が135乃 至160nmとなるようにする。波長450nmで測定 したレターデーション値が108乃至117nmであ り、波長550nmで測定したレターデーション値が1 33乃至142 n m であり、かつ波長590 n m で測定 したレターデーション値が143乃至152nmである ことが好ましい。位相差板をλ/2板として使用する場 合は、波長450nmで測定したレターデーション値が 200乃至250nmとなり、かつ波長590nmで測 定したレターデーション値が270乃至320nmとな るようにする。波長450nmで測定したレターデーシ ョン値が216乃至234nmであり、波長550nm で測定したレターデーション値が266万至284nm であり、かつ波長590nmで測定したレターデーショ ン値が286乃至304nmであることが好ましい。

【0009】レターデーション値(Re)は、下記式に従って算出する。レターデーション値(Re)=(nx -ny)×d式中、nxは位相差板の面内の遅相軸方向の屈折率(面内の最大屈折率)であり;nyは位相差板の面内の遅相軸方向に垂直な方向の屈折率であり;そしてdは位相差板の厚さ(nm)である。位相差板を構成する一枚のポリマーフイルムの厚さは、40乃至200 μm であることが好ましく、70乃至120 μm であることがさらに好ましい。以上のような光学的性質を有する位相差板は、以下に述べる材料と方法により製造することができる。

【0010】 [ポリマー] フイルムを構成するポリマーとしては、セルロースエステルが好ましく、セルロースの低級脂肪酸エステルがさらに好ましい。低級脂肪酸とは、農素原子数が6以下の脂肪酸を食味する。農素原子

数は、2 (セルロースアセテート)、3 (セルロースプ ロピオネート) または4 (セルロースプチレート) であ ることが好ましい。セルロースアセテートが特に好まし い。セルロースアセテートプロピオネートやセルロース アセテートプチレートのような混合脂肪酸エステルを用 いてもよい。セルロースアセテートの平均酢化度(アセ チル化度) は、45.0万至62.5%であることが好 ましく、55.0乃至61.0%であることがさらに好 ましい。

【0011】 [赤外線吸収剤] 本発明では、各波長にお 10 けるレターデーション値を調整するため、赤外線吸収剤 をポリマーフイルムに添加する。赤外線吸収剤は、ポリ マー100重量部に対して、0.01乃至5重量部の範 囲で使用することが好ましく、0.02乃至2重量部の 範囲で使用することがより好ましく、0.05乃至1重 量部の範囲で使用することがさらに好ましく、0.1万 至0.5重量部の範囲で使用することが最も好ましい。 二種類以上の赤外線吸収剤を併用してもよい。赤外線吸 収剤は、750乃至1100nmの波長領域に最大吸収 を有することが好ましく、800乃至1000nmの波 20 長領域に最大吸収を有することがさらに好ましい。赤外 線吸収剤は、可視領域に実質的に吸収を有していないこ とが好ましい。赤外線吸収剤としては、赤外線吸収染料 または赤外線吸収顔料を用いることが好ましく、赤外線 吸収染料を用いることが特に好ましい。赤外線吸収染料 には、有機化合物と無機化合物が含まれる。有機化合物 である赤外線吸収染料を用いることが好ましい。有機赤 外線吸収染料には、シアニン化合物、金属キレート化合 物、アミニウム化合物、ジイモニウム化合物、キノン化 れる。赤外線吸収染料については、色材、61〔4〕2 15-226 (1988)、および化学工業、43-5 3 (1986、5月) に記載がある。

【0012】赤外線吸収機能あるいは吸収スペクトルの 観点で染料の種類を検討すると、ハロゲン化銀写真感光 材料の技術分野で開発された赤外線吸収染料が優れてい る。ハロゲン化銀写真感光材料の技術分野で開発された 赤外線吸収染料には、ジヒドロペリミジンスクアリリウ ム染料 (米国特許5380635号明細書および特願平 8-189817号明細書記載)、シアニン染料(特開 昭62-123454号、同3-138640号、同3 -211542号、同3-226736号、同5-31 3305号、同6-43583号の各公報、特願平7-269097号明細書および欧州特許0430244号 明細書記載)、ピリリウム染料(特開平3-13864 0号、同3-211542号の各公報記載)、ジイモニ ウム染料 (特開平3-138640号、同3-2115 42号の各公報記載)、ピラゾロピリドン染料(特開平 2-282244号記載)、インドアニリン染料(特開 平5-323500号、同5-323501号の各公報 記載)、ポリメチン染料(特開平3-26765号、同 4-190343号の各公報および欧州特許37796 1号明細書記載)、オキソノール染料(特開平3-93 46号明細書記載)、アントラキノン染料(特開平4-13654号明細書記載)、ナフタロシアニン色素(米 国特許5009989号明細書記載)およびナフトラク タム染料(欧州特許568267号明細書記載)が含ま れる。

6

【0013】特に好ましい赤外線吸収染料は、式(I) で表されるシアニン染料、式(III) で表されるジヒドロ ペリミジンスクアリリウム染料、式(IV)で表されるナ フトオキサジニンスクアリリウム染料、式(V)で表さ 合物、スクアリリウム化合物およびメチン化合物が含ま 30 れるジイモニウム染料および式(VI)で表されるポリメ チン染料である。

> [0014]【化1】

$$R^1$$
— N =(CH-CH) $=$ C-L=C-(CH=CH) $_b$ -N- R^2
(X^{Θ}) $_c$

【0015】式中、Z'およびZ'は、それぞれ縮環し てもよい5員または6員の含窒素複素環を形成する非金 属原子群であり; R' およびR' は、それぞれアルキル 基、アルケニル基またはアラルキル基であり;しは5、 7、9または11個のメチン基が二重結合が共役するよ うに結合している連結基であり;a、bおよびcは、そ れぞれ0または1であり;そして、Xはアニオンであ る。式(I)において、Z'およびZ'は、それぞれ縮 環してもよい5員または6員の含窒素複素環を形成する 非金属原子群である。含窒素複素環およびその縮環の例 50 はナフタレン環が縮合しているものがさらに好ましい。

には、オキサゾール環、イソオキサゾール環、ベンゾオ キサゾール環、ナフトオキサゾール環、チアゾール環、 ベンゾチアゾール環、ナフトチアゾール環、インドレニ ン環、ベンゾインドレニン環、イミダゾール環、ベンゾ イミダゾール環、ナフトイミダゾール環、キノリン環、 ピリジン環、ピロロピリジン環、フロピロール環、イン ドリジン環、イミダソキノキサリン環およびキノキサリ ン環が含まれる。含窒素複素環は、6員環よりも5員環 の方が好ましい。5員の含窒素複素環にベンゼン環また

インドレニン環およびベンゾインドレニン環が最も好ま しい。

【0016】含窒素複素環およびそれに縮合している環 は、置換基を有してもよい。置換基の例には、炭素原子 数が10以下、好ましくは6以下のアルキル基(例、メ チル、エチル、プロピル、ブチル、イソブチル、ペンチ ル、ヘキシル)、炭素原子数が10以下、好ましくは6 以下のアルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、炭素 原子数が20以下、好ましくは12以下のアリールオキ シ基(例、フェノキシ、p-クロロフェノキシ)、ハロ 10 ゲン原子(C1、Br、F)、炭素原子数が10以下、 好ましくは6以下のアルコキシカルボニル基(例、エト キシカルボニル)、シアノ、ニトロおよびカルボキシル が含まれる。カルボキシルはカチオンと塩を形成しても よい。また、カルボキシルが、N+ と分子内塩を形成し てもよい。好ましい置換基は、塩素原子(C1)、メト キシ、メチルおよびカルボキシルである。なお、含窒素 複素環がカルボキシルにより置換されると、固体微粒子 状に分散する場合、最大吸収波長の長波長側への移行が 顕著である。一方、カルボキシルのない化合物は、最大 20 吸収波長の長波長側への移行を促進するため、固体微粒 子の調製における分散時間を長くすることが好ましい。 また、カルボキシルのない化合物としては、後述する式 (Ic) で表わされる化合物が特に好ましい。

【0017】式(I) において、R' およびR' は、そ れぞれアルキル基、アルケニル基またはアラルキル基で ある。アルキル基が好ましく、無置換のアルキル基がさ らに好ましい。アルキル基の炭素原子数は、1乃至10 であることが好ましく、1乃至6であることがさらに好 ましい。アルキル基の例には、メチル、エチル、プロピ ル、プチル、イソプチル、ペンチルおよびヘキシルが含 まれる。アルキル基は置換基を有してもよい。置換基の

例には、ハロゲン原子(C1、Br、F)、炭素原子数 が10以下、好ましくは6以下のアルコキシカルポニル 基(例、メトキシカルポニル、エトキシカルポニル)お よびヒドロキシルが含まれる。アルケニル基の炭素原子 数は、2乃至10であることが好ましく、2乃至6であ ることがさらに好ましい。アルケニル基の例には、2-ペンテニル、ビニル、アリル、2-プテニルおよび1-プロペニルが含まれる。アルケニル基は置換基を有して もよい。置換基の例には、ハロゲン原子(Cl、Br、 F) 、炭素原子数が10以下、好ましくは6以下のアル コキシカルボニル基(例、メトキシカルボニル、エトキ シカルボニル)およびヒドロキシルが含まれる。アラル キル基の炭素原子数は、7乃至12であることが好まし い。アラルキル基の例には、ベンジルおよびフェネチル が含まれる。アラルキル基は置換基を有してもよい。置 換基の例には、ハロゲン原子(C1、Br、F)、炭素 原子数が10以下、好ましくは6以下のアルキル基 (例、メチル) および炭素原子数が10以下、好ましく は6以下のアルコキシ基(例、メトキシ)が含まれる。 【0018】式(I)において、Lは5、7、9または 11個のメチン基が二重結合が共役するように結合して いる連結基である。メチン基の数は、5個(ペンタメチ

ン化合物)、7個(ヘプタメチン化合物)または9個

(ノナメチン化合物) であることが好ましく、7個また

は9個であることがさらに好ましく、7個であることが

最も好ましい。メチン基は置換基を有してもよい。ただ

し、置換基を有するメチン基は、中央の(メソ位の)メ

チン基であることが好ましい。メチン基の置換基につい

ては、下記式L5(ペンタメチン)、L7(ヘプタメチ

8

ン) およびL9 (ノナメチン) を引用して説明する。 [0019][化2]

【0020】式中、R'は、水素原子、アルキル基、ハ ロゲン原子、アリール基、-NR''R''(R''はアルキ ル基またはアリール基であり、R''は水素原子、アルキ ル基、アリール基、アルキルスルホニル基、アリールス ルホニル基またはアシル基であるか、R'1とR'5とが結 合して5員または6員の含窒素複素環を形成する)、ア ルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシ基またはア 50 員または6員環を形成することが好ましい。R'が水素

リールオキシ基であり; R' および R' は、水素原子で あるか、互いに結合して5員または6員環を形成する: そしてR''およびR''は、それぞれ水素原子またはアル キル基である。R'は、-NR'R'であることが好ま しい。R''とR''の少なくとも一方ががフェニルである ことが特に好ましい。R' とR' とが互いに結合して5

原子である場合は、環を形成することが特に好ましい。 R'®とR''とが形成する環の例としては、シクロペンテ ン環およびシクロヘキセン環を挙げることができる。R '°とR''とが形成する環は、置換基を有していてもよ い。置換基の例には、アルキル基およびアリール基が含 まれる。

【0021】上記アルキル基の炭素原子数は、1乃至1 0であることが好ましく、1乃至6であることがさらに 好ましい。アルキル基の例には、メチル、エチル、プロ ピル、ブチル、イソプチル、ペンチルおよびヘキシルが 含まれる。アルキル基は置換基を有してもよい。置換基 の例には、ハロゲン原子(Cl、Br、F)、炭素原子 数が10以下、好ましくは6以下のアルコキシカルボニ ル基(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル) およびヒドロキシルが含まれる。上記ハロゲン原子の例 には、フッ素原子、塩素原子および臭素原子が含まれ る。上記アリール基の炭素原子数は、6乃至12である ことが好ましい。アリール基の例には、フェニルおよび ナフチルが含まれる。アリール基は置換基を有してもよ い。置換基の例には、炭素原子数が10以下、好ましく は6以下のアルキル基(例、メチル、エチル、プロピ ル、ブチル、イソブチル、ペンチル、ヘキシル)、炭素 原子数が10以下、好ましくは6以下のアルコキシ基 (例、メトキシ、エトキシ)、炭素原子数が20以下、 好ましくは12以下のアリールオキシ基(例、フェノキ シ、p-クロロフェノキシ)、ハロゲン原子(C1、B r、F)、炭素原子数が10以下、好ましくは6以下の アルコキシカルボニル基(例、エトキシカルボニル)、

シアノ、ニトロおよびカルボキシルが含まれる。 【0022】上記アルキルスルホニル基の炭素原子数は 1乃至10であることが好ましい。アルキルスルホニル 基の例には、メシルおよびエタンスルホニルが含まれ る。上記アリールスルホニル基の炭素原子数は6乃至1 0であることが好ましい。アリールスルホニル基の例に は、トシルおよびペンゼンスルホニルが含まれる。上記 アシル基の炭素原子数は、2乃至10であることが好ま しい。アシル基の例には、アセチル、プロピオニルおよ びベンゾイルが含まれる。R14とR15とが結合して形成 する含窒素複素環の例には、ピペリジン環、モルホリン 環、ピペラジン環が含まれる。含窒素複素環は、置換基 を有してもよい。置換基の例には、アルキル基(例、メ チル)、アリール基(例、フェニル)およびアルコキシ カルボニル基(例、エトキシカルボニル)が含まれる。 【0023】式(I)において、a、bおよびcは、そ れぞれ0または1である。aおよびbは、0である方が 好ましい。 c は一般に1である。ただし、カルボキシル のようなアニオン性置換基がN+ と分子内塩を形成する 20 場合は、cは0になる。式(I)において、Xはアニオ ンである。アニオンの例としては、ハライドイオン(C 1^{-} 、 Br^{-} 、 I^{-}) 、p-hルエンスルホン酸イオ ン、エチル硫酸イオン、P F¹⁻、B F¹⁻およびC 1 O¹⁻ を挙げることができる。さらに好ましいヘプタメチンシ

[0024] 【化3】

アニン染料を下記式(Ib)で表す。

(Ib)

【0025】式中、2'およびZ'のベンゼン環には、 さらに別のベンゼン環が縮合してもよい; R' およびR ' は、それぞれアルキル基、アラルキル基またはアルケ 40 ニル基であり; R⁵ 、 R⁶ 、 R⁷ および R⁸ は、それぞ れアルキル基であるか、あるいはR⁵ とR⁶ またはR⁷ とR[®]とが互いに結合して環を形成する; R[®]は、水素 原子、アルキル基、ハロゲン原子、アリール基、-NR '' R'' (R''はアルキル基またはアリール基であり、R 1 は水素原子、アルキル基、アリール基、アルキルスル ホニル基、アリールスルホニル基またはアシル基である か、R''とR'⁵とが結合して5員または6員の含窒素複 素環を形成する)、アルキルチオ基、アリールチオ基、 アルコキシ基またはアリールオキシ基であり; R''およ 50 7)のR'、R''およびR''と同様の定義を有する。X

び R''は、水素原子であるか、互いに結合して 5 員また は6員環を形成する;Xはアニオンであり;そして、c は0または1である。

【0026】 Z'および Z'のベンゼン環およびそれに 縮合している他のベンゼン環は置換基を有してもよい。 置換基の例は、Z'およびZ'の置換基と同様である。 R' およびR' は、式(I)のR' およびR' と同様の 定義を有する。R'、R'、R'およびR'のアルキル 基は、式(I)のR'およびR'におけるアルキル基と 同様である。R⁵ とR⁶ またはR⁷ とR⁸ とが互いに結 合して形成する環の例としては、シクロヘキサン環を挙 げることができる。R'、R'"およびR''は、式(L

および c は、式 (I) の X および c と同様の定義を有する。最も好ましいヘプタメチンシアニン染料を下記式 (Ic)で表す。

11

【0027】 【化4】

(Ic)

【0028】式中、Z'およびZ'のベンゼン環には、さらに別のベンゼン環が縮合してもよい; R'およびR'は、それぞれアルキル基、アラルキル基またはアルケニル基であり; R'、R'、R'およびR'は、それぞれアルキル基であるか、あるいはR'とR'またはR'とR'をが互いに結合して環を形成する; R'がおよびR'は、それぞれアルキル基またはアリール基であり; Xはアニオンであり; そして、cは0または1である。 Z'およびZ'のベンゼン環およびそれに縮合している他のベンゼン環は置換基を有してもよい。置換基の例は、Z'およびZ'の置換基と同様である。 R'およびR'は、式(I)のR'およびR'と同様の定義を有する。

R⁵、R⁶、R⁷ およびR⁵ のアルキル基は、式(I) のR¹ およびR⁵ におけるアルキル基と同様である。R ⁶ とR⁶ またはR⁷ とR⁸ とが互いに結合して形成する 環の例としては、シクロヘキサン環を挙げることができ る。R¹⁶ およびR¹⁷ のアルキル基は、式(I) のR¹ およびR¹⁸ におけるアルキル基と同様である。R¹⁶ および R¹⁷ のアリール基は、式(L5) ~ (L9) におけるアリール基と同様である。Xおよびcは、式(I) のXおよびcと同様の定義を有する。以下、式(I) で表わされるシアニン染料の例を示す。

【0029】 【化5】

[0030]

【化6】

F33 R34 R33 []34 (7) n-C₄H₉ CH₃ (8) n-C₄H₉ t-C₄H₉ (9) n-C₄H₉ フェニル(10) C₃H₇ フェニル (11) n-C₆H₁₃ t-C₄H₉

[0031]

【化7】

Н

C₄H₉

[0032]

フェニル

(19)

(9)

(34)

17

[0036]

[0037]

[0038]

【化14】

[0039]

【化15】 20

CH₃

$$O_2C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 $CH_2CH_2CH_2$
 CH_3
 CH_4
 CH_5
 CH_5
 CH_5
 CH_5
 CH_5
 CH_5
 CH_6
 CH_7
 CH_8
 CH_8

H₃C

[0040]

40 【化16】

[0041] [化17]

[0042]

[0043]

$$Z^{12}-CH=CH-CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{12}=CH=CH-CH=Z^{13}$$

$$Z^{12}=CH=CH-CH=Z^{13}$$

$$Z^{12}=CH=CH-CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=CH=Z^{13}$$

$$Z^{13}=Z^{13}$$

$$Z^$$

R ⁴⁸ H	H ₃ C CH ₃ CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=CH=C	ON CH-	H ₃ C CH ₃ R ⁴⁸ -CH= N	R ⁴⁷
()	R45	R46	R47	R48
(62)	CH ₃	Н	Н	Н
(63)	CH ₃	Н	CI	Н
(64)	CH₃	H	OCH ₃	Н
(65)	CH ₃	Н	CN	Н
(66)	CH₃	Н	CO ₂ C ₂ H ₅	Н
(67)	CH ₃	Н	NO ₂	н
(6.8)	CH₃	Н	CH ₃	Н
(69)	CH ₃	Н	CI	Ci
(70)	CH ₃	CI	H	CI
(71)	C ₂ H ₅	н	CI	Н

[0044]

[0045]

【化21】

R51

(82) フェニル

(83) フェニル

(84)

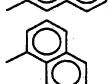
(85) CH₃

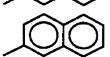
(86) C₄H₉

(87) フェニル

(88) フェニル

(89) フェニル **R**52





30 【化22】

[0046]

【化23】

[0047]

[0048]

$$X^{11} \ominus$$
 $X^{11} \ominus$ $X^{11} \ominus$ $(106) CIO_4^{\ominus}$ $(107) PF_6^{\ominus}$ $(108) H_3C \longrightarrow SO_3^{\ominus}$ $(109) G$ $(110) Br^{\ominus}$

37 (117)

[0054]

【化30】

[0055]

【化31】

(119)

R54

(120)

(121)

[0056]

【化32】

[0057]

【化33】

(123)

[0058]

【化34】

[0059]

【化35】

(125)

[0060]

[0061]

[化37]

【0062】以上のシアニン染料は、特開昭62-12 3252号、特開平3-226736号、同5-313 305号、同6-43583号の各公報、特願平7-2 69097号明細書、欧州特許0430244A号明細 書に記載の方法を参考にして合成することができる。

41

【0063】以上のシアニン染料をレーキ化し、レーキ シアニン染料として用いてもよい。好ましいレーキシア ニン染料を下記式(II)で表わす。

[0064]

【0065】式(II) において、Dは下記式(Ia)で 表わされるシアニン染料の骨格である。

[0066] 30 【化39】

(Ia)
$$R^{1} \stackrel{\bigoplus}{\longrightarrow} N = (CH - CH)_{\overline{a}} = C - L = C - (CH = CH)_{\overline{b}} - N - R^{2}$$

【0067】式(Ia)において、Z'およびZ'は、 それぞれ縮環してもよい5員または6員の含窒素複素環 を形成する非金属原子群であり、R'およびR'は、そ 40 れぞれアルキル基、アルケニル基またはアラルキル基で あり、しは5、7または9個のメチン基が二重結合が共 役するように結合している連結基であり、そして、aお よび b は、それぞれ 0 または 1 である。以上の Z'、 Z '、R'、R'、L、aおよびbは、式(I) における Z'、Z'、R'、R'、L、aおよびbと同様の定義 を有する。

【0068】式(II) において、AはDに置換基として 結合しているアニオン性解離基である。アニオン性解離

性ヒドロキシル、スルホンアミド基、スルファモイル、 ホスホノを挙げることができる。カルボキシル、スルホ およびスルホンアミド基が好ましい。カルボキシルが特 に好ましい。式(II)において、Yはシアニン染料をレ ーキ化するカチオンである。無機のカチオンの例には、 アルカリ土類金属イオン(例、Mg¹⁺、Ca¹⁺、B a¹⁺、Sr¹⁺)、遷移金属イオン(例、Ag⁺、Z n'+) やその他の金属イオン(例、A 1'+) が含まれ る。有機のカチオンの例には、アンモニウムイオン、ア ミジニウムイオンおよびグアニジウムイオンが含まれ る。有機のカチオンは、4以上の炭素原子数を有するこ とが好ましい。二価または三価のカチオンが好ましい。 性基の例としては、カルボキシル、スルホ、フェノール 50 式 (II) において、mは2から5の整数である。mは

2、3または4であることが好ましい。式(II) において、nは電荷バランスに必要な1から5の整数である。nは一般に1、2または3である。レーキシアニン染料

は、複塩の状態であってもよい。 【0069】 【化40】

$$R^{61}$$
 R^{62}
 R^{63}
 R^{64}
 R^{65}
 R^{65}
 R^{66}
 R^{67}
 R^{68}
 R^{69}
 R^{69}
 R^{69}
 R^{69}

【0070】式中、R⁶¹、R⁶²、R⁶³、R⁶⁴、R⁶⁵、R "、R¹ およびR¹ は、それぞれ独立に、水素原子、ア ルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル 基またヘテロ環基であり、R'1とR'1、R'1とR'1、R "'とR"、R"とR"、R"とR"、そしてR"とR" 5°なよびR'0は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコ キシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコキシ カルボニル基、アミノ、アルキル置換アミノ基、アミド 基、スルホンアミド基、シアノ、ニトロまたはカルボキ シルであり;そして、nは0乃至3の整数を表す。式(I 11) において、アルキル基の炭素原子数は、1乃至20 であることが好ましく、1乃至12であることがさらに 好ましく、1乃至8であることがさらに好ましい。アル キル基の例には、メチル、エチル、プロピル、プチル、 ヘキシルおよびウンデシルが含まれる。アルキル基は分 岐を有していてもよい。アルキル基は置換基を有してい てもよい。置換基の例には、ハロゲン原子(F、C1、 Br)、アルコキシカルボニル基(例、メトキシカルボ ニル、エトキシカルボニル)、ヒドロキシ、アルコキシ 基(例、メトキシ、エトキシ、イソプトキシ)、アリー ルオキシ基(例、フェノキシ)およびアシルオキシ基 (例、アセチルオキシ、プチリルオキシ、ヘキシリルオ キシ、ベンゾイルオキシ)が含まれる。

【0071】式(III) において、シクロアルキル基の例には、シクロペンチルおよびシクロヘキシルが含まれ 40 る。式(III) において、アリール基の炭素原子数は、6 乃至12であることが好ましい。アリール基の例には、フェニルおよびナフチルが含まれる。アリール基は置換基を有していてもよい。置換基の例には、炭素原子数が1乃至8のアルキル基(例、メチル、エチル、ブチル)、炭素原子数が1乃至6のアルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ)、アリールオキシ基(例、フェノキシ、p-クロロフェノキシ)、ハロゲン原子(F、C1、Br)、アルコキシカルボニル基(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル)、アミノ、アルキル置 50

【0070】式中、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}、R^{f1}は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、アラルキル基を大って口環基であり、R^{f1}とR^{f1}、R^{f1}とR^{f1}、R^{f1}とR^{f1}、R^{f1}とR^{f1}、R^{f1}とR^{f1}、R^{f1}とR^{f1}、そしてR^{f1}とR^{f1}、の。式(III)において、アラルキル基の炭素原子数は、7乃至12であることが好ましい。アラルキル基の例には、互いに結合し5または6員環を形成してもよく;R 20 は、ベンジルおよびフェネチルが含まれる。アラルキルがオよびR^{f1}は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコキシスカルボニル基、アミノ、アルキル置換アミノ基、アミド 原子数が1乃至8のアルコキシ基(例、メチル)、炭素原子数が1乃至6のアルコキシ基(例、メトキシ)およびハロゲン原子(例、C1)が含まれる。

【0072】式(III) において、ヘテロ環基の例には、 チエニル、フリル、ピロリル、ピラゾリル、ピリジルお よびインドリルが含まれる。式(III) において、アルコ キシ基の炭素原子数は、1乃至6であることが好まし い。アルコキシ基の例には、メトキシおよびエトキシが 30 含まれる。式(III) において、アリールオキシ基は、置 換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原 子(例、C1)が含まれる。アリールオキシ基の例に は、フェノキシおよびp-クロロフェノキシが含まれ る。式(III) において、アルコキシカルボニル基の例に は、メトキシカルボニルおよびエトキシカルボニルが含 まれる。式(111) において、アルキル置換アミノ基の例 には、メチルアミノが含まれる。式(III) において、ア ミド基の例には、アセトアミドが含まれる。式(III) に おいて、スルホンアミド基の例には、メタンスルホンア 40 ミドが含まれる。

【0073】R''とR''、R''とR''、R''とR''、R ''とR''、R''とR''、R''とR''が互いに結合して形成する環の例には、シクロペンタン環およびシクロヘキサン環が含まれる。スクアリン環がジヒドロペリミジン環に結合する位置は、ジヒドロペリミジン環のベンゼン環に窒素原子が結合している位置に対して、オルト位またはパラ位であることが好ましく、オルト位であることがさらに好ましい。以下に、式(III)で表わされるジヒドロペリミジンスクアリリウム染料の具体例を示す。

0 [0074]

【化41】

(3 0 1) CH₃ (3 0 2) C₂H₅ (3 0 3) C₅H₁₁ (3 0 4) C₂H₅

(305) CH₃

45

(306) CH₃

(307) CH₃

(308) CH₃

(309) CH₂OCOC₅H₁₁

R72 C₁₁H₂₃ C₂H₅

C₅H₁₁ C₁₃H₂₇

フェニル

ÇH₃

CH₂OCOC₅H₁₁

[0075]

【化42】

(310)

[0076] 【化43]

47

(311)

[0077]

【化44】

(312)

[0078] [化45] (313)

【0079】 【化46】

(314)

$$H_3CO$$
 O^{Θ}
 OCH_3
 H
 C_2H_5
 H_3CO
 O^{Θ}
 OCH_3
 O^{Θ}
 OCH_3
 O^{Θ}
 OCH_3
 O^{Θ}
 OCH_3
 OCH_3
 OCH_3
 OCH_3

[0800]

【化47】

(315)

$$H_{3}C$$
 O^{\ominus}
 CH_{3}
 $H_{11}C_{5}$
 H
 $C_{5}H_{11}$
 $C_{5}H_{11}$
 CH_{3}
 $H_{3}C$

【0081】式(III) で表わされるジヒドロペリミジンスクアリリウム染料は、米国特許5380635号明細書に記載の合成方法を参照して合成することができる。

[0082] [化48]

(IV)
$$R^{81}$$
 R^{82}
 R^{83}
 R^{84}
 R^{85}
 R^{86}
 R^{86}
 R^{87}
 R^{87}
 R^{87}
 R^{88}
 R^{88}
 R^{88}
 R^{88}

【0083】式中、R*1、R*2、R*3、R*4、R*5 およびR*5 は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基またはヘテロ環基であり、R*1とR*2、そしてR*4とR*5 は、互いに結合し5または6員環を形成してもよく、R*7 およびR*5 は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、アミノ、アルキル置換アミノ基、アミド基、スルホンアミド基、シアノ、ニトロまたはカルボキシルであり;そして、nは0乃至3の整数を表す。式(IV)において、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、アルキシ基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、アルキ

ル置換アミノ基、アミド基およびスルホンアミド基は、式(III) と同様の定義を有する。式(IV) において、R *'とR*'およびR*'とR*'が互いに結合して形成する環の例には、シクロペンタン環およびシクロヘキサン環が含まれる。スクアリン環がナフトオキサジニン環に結合する位置は、ナフトオキサジニン環のベンゼン環に窒素原子が結合している位置に対して、オルト位またはパラ位であることが好ましく、オルト位であることがさらに20 好ましい。以下に、式(IV)で表わされるナフトオキサジニンスクアリリウム染料の具体例を示す。

【0084】 【化49】

【0085】 【化50】

【0087】式中、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹、R⁹¹ R⁹¹ R⁹¹、R⁹¹ は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、アミノ、アルキル置換アミノ基、アミド基、スルホンアミド基、シアノ、ニトロまたはカルボキシルであり;あるいは、R⁹¹とR⁹¹、R⁹¹ とR⁹¹、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ をR⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ とR⁹¹ 、R⁹¹ をR⁹¹ 、R⁹¹ をR⁹¹ 、R⁹¹ を

【0088】式(V)において、アルキル基の炭素原子数は、1万至20であることが好ましく、1万至12であることがさらに好ましく、1万至8であることがさらに好ましい。アルキル基の例には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシルおよびウンデシルが含まれる。アルキル基は分岐を有していてもよい。アルキル基は置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子(F、C1、Br)、アルコキシカルボニル基

(例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル)、ヒ ドロキシ、アルコキシ基(例、メトキシ、エトキシ、イ 30 ソプトキシ)、アリールオキシ基(例、フェノキシ)、 アシルオキシ基(例、アセチルオキシ、ブチリルオキ シ、ヘキシリルオキシ、ベンゾイルオキシ)、カルボキ シルおよびスルホが含まれる。式(V)において、シク ロアルキル基の例には、シクロペンチルおよびシクロへ キシルが含まれる。式(V)において、アリール基の炭 素原子数は、6乃至12であることが好ましい。アリー ル基の例には、フェニルおよびナフチルが含まれる。ア リール基は置換基を有していてもよい。置換基の例に は、炭素原子数が1乃至8のアルキル基(例、メチル、 エチル、ブチル)、炭素原子数が1乃至6のアルコキシ 基(例、メトキシ、エトキシ)、アリールオキシ基 (例、フェノキシ、p-クロロフェノキシ)、ハロゲン 原子(F、C1、Br)、アルコキシカルポニル基 (例、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル)、ア ミノ、アルキル置換アミノ基(例、メチルアミノ)、ア ミド基 (例、アセトアミド)、スルホンアミド基 (例、 メタンスルホンアミド)、シアノ、ニトロ、カルボキシ ルおよびスルホが含まれる。

【0089】式(V)において、アラルキル基の炭素原 50 子数は、7乃至12であることが好ましい。アラルキル 基の例には、ベンジルおよびフェネチルが含まれる。ア ラルキル基は、置換基を有していてもよい。置換基の例 には、炭素原子数が1乃至8のアルキル基(例、メチ ル)、炭素原子数が1乃至6のアルコキシ基(例、メト キシ)、ハロゲン原子(例、C1)、カルボキシルおよ びスルホが含まれる。式(V)において、ヘテロ環基の 例には、チエニル、フリル、ピロリル、ピラゾリル、ピ リジルおよびインドリルが含まれる。式 (V) におい て、アルコキシ基の炭素原子数は、1万至6であること が好ましい。アルコキシ基の例には、メトキシおよびエ 10 トキシが含まれる。式(V)において、アリールオキシ 基は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハ ロゲン原子(例、C1)が含まれる。アリールオキシ基 の例には、フェノキシおよびp-クロロフェノキシが含 まれる。式(V)において、アルコキシカルボニル基の 例には、メトキシカルボニルおよびエトキシカルボニル が含まれる。式(V)において、アルキル置換アミノ基 の例には、メチルアミノが含まれる。式(V)におい て、アミド基の例には、アセトアミドが含まれる。式 (V) において、スルホンアミド基の例には、メタンス 20 ルホンアミドが含まれる。

【0090】式(V)において、R''とR''、R''とR ''、R"'とR''またはR"'とR"が互いに結合して形成 する環の例には、ピペラジン環、ピペリジン環、モルホ リン環およびピロリジン環が含まれる。R''とR''、R ''とR''、R''とR'''、R''とR'''、R''と R''' 、R''とR''' 、R''とR'' またはR''とR 101 が互いに結合して形成する環の例には、ジュロリジ ン環およびテトラヒドロキノリン環が含まれる。R°°、 $R^{100} \times R^{101}$ state R^{102} of $R^{91} \times R^{92} \times R^{93} \times R^{93}$ ''、R''、R''、R''なまたはR''と結合して環を形成す る場合、R''、R''' 、R''' またはR''' の位置は、 の位置と隣接していることが好ましい。式(V)におい て、Xで表されるアニオンの例には、ハライドイオン $(C1^-, Br^-, I^-)$ 、p-トルエンスルホン酸イオン、エチル硫酸イオン、PF' 、BF' およびCIO

・ が含まれる。化合物が、分子内に2個のカルボキシル基またはスルホ基を有する場合、mは0である。化合物が、分子内に3個以上のカルボキシル基またはスルホ基を有する場合はカチオンが必要になる。カチオンの例には、アルカリ金属イオン(例、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン)、アンモニウムイオン(例、トリエチルアンモニウムイオン) およびピリジニウムイオンが含まれる。以下に、式(V)で表わされるジイモニウム染料の具体例を示す。

54

0 【0091】 【化52】

R103 — N
$$\oplus$$
 N \oplus N \oplus

【0092】式(V)で表わされるジイモニウム染料は、特公昭43-25335号公報に記載の合成方法を参照して合成することができる。

[0093] [化53]

55

$$R^{110}-N$$
 R^{111}
 R^{112}
 R^{113}
 R^{113}
 R^{113}
 R^{114}
 $R^{117}-N$
 R^{116}
 R^{116}
 R^{110}
 R^{112}
 R^{112}
 R^{112}
 R^{113}

【0094】式中、R''' 、R''' 、R''' 、R''' 、R''' 、 R''' 、R''' 、R''' およびR''' は、それぞれ独立 に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリー ル基またはアラルキル基であり: R''*、R'''*、R ''* およびR'' は、それぞれ独立に、アルキル基、ア ルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、アルコ キシカルボニル基、アミノ、アルキル置換アミノ基、ア ミド基、スルホンアミド基、シアノ、ニトロまたはカル ボキシルであり;あるいは、R''' とR'''、R''' と R^{113} , R^{114} $\geq R^{115}$, R^{116} $\geq R^{117}$, R^{110} $\geq R$ 11 , $^$ ''' またはR''' とR''' は、互いに結合して5または 6 員環を形成してもよい: L''は、トリメチンまたはペ ンタメチンである;nは0乃至3の整数であり;Xは分 子内の電荷を中和するに必要なアニオンまたはカチオン であり:そして、mは0乃至6の整数である。式 (VI) において、アルキル基、シクロアルキル基、アリール 基、アラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、 ハロゲン原子、アルコキシカルボニル基、アルキル置換 アミノ基、アミド基およびスルホンアミド基は、式 (V) と同様の定義を有する。

【0095】式 (VI) において、R''' とR'''、R ''' とR'''、R''' とR''' またはR''' とR''' が 互いに結合して形成する環の例には、ピペラジン環、ピ ペリジン環、モルホリン環およびピロリジン環が含まれ る。R''' とR'''、R''' とR'''、R''' と R^{119} , R^{113} , ER^{119} , R^{114} , ER^{120} , R^{115} , ER''' 、R''' とR''' またはR''' とR''' が互いに結 合して形成する環の例には、ジュロジン環およびテトラ ヒドロキノリン環が含まれる。 R''' 、 R''' 、 R''' またはR''' が、R'''、R'''、R'''、R'''、R ''' 、 R''' 、 R''' または R''' と結合して環を形成 する場合、R'''゜、R'''゜、R''゜またはR'''の位置 は、R''' 、R''' 、R''' 、R''' 、R''' 、 R''' 、 R''' またはR''' の位置と隣接していること が好ましい。L''のメチンは置換基を有していてもよ い。L''のメチンの置換基は、式(I)のメチン(L) の置換基と同様である。式(VI)において、Xおよびm は、式(V)と同様の定義を有する。以下に、式(VI) で表わされるポリメチン染料の具体例を示す。

[0096]

【化54】

R122
$$\rightarrow$$
 R122 \rightarrow R1

[0097]

【0098】式(VI)で表わされるポリメチン染料は、 J. Am. Chem. Soc, 80 3772-3777 (1958) に記載の合成方法 を参照して合成することができる。

【0099】 [紫外線吸収剤] 各波長におけるレターデ ーション値を調整するため、赤外線吸収剤に加えて、紫 外線吸収剤をポリマーフイルムに添加してもよい。紫外 線吸収剤は、ポリマー100重量部に対して、0.05 乃至20重量部の範囲で使用することが好ましく、0. 1乃至10重量部の範囲で使用することがより好まし く、0.2乃至5重量部の範囲で使用することがさらに 好ましく、0.5乃至2重量部の範囲で使用することが 最も好ましい。二種類以上の紫外線吸収剤を併用しても よい。紫外線吸収剤は、250乃至400nmの波長領 50 二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原子、酸

域に最大吸収を有することが好ましい。紫外線吸収剤 は、可視領域に実質的に吸収を有していないことが好ま 40 LV.

【0100】紫外線吸収剤としては、少なくとも二つの 芳香族環を有する化合物を用いることが好ましい。本明 細書において、「芳香族環」は、芳香族炭化水素環に加 えて、芳香族性ヘテロ環を含む。芳香族炭化水素環は、 6員環(すなわち、ベンゼン環)であることが特に好ま しい。芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環であ る。芳香族性ヘテロ環は、5員環、6員環または7員環 であることが好ましく、5員環または6員環であること がさらに好ましい。芳香族性ヘテロ環は一般に、最多の

素原子および硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ましい。芳香族性ヘテロ環の例には、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾール環、ピラン環、ピリジン環、ピラジン環が含まれる。芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、ピリミジン10環、ピラジン環および1,3,5-トリアジン環が好ましい。

【0101】紫外線吸収剤が有する芳香族環の数は、2 乃至20であることが好ましく、2乃至12であることがより好ましく、2乃至8であることがさらに好ましく、2乃至6であることが最も好ましい。二つの芳香族環の結合関係は、(a)縮合環を形成する場合、(b)単結合で直結する場合および(c)連結基を介して結合する場合に分類できる(芳香族環のため、スピロ結合は形成できない)。結合関係は、(a)~(c)のいずれ 20でもよい。

【0102】(a)の縮合環(二つ以上の芳香族環の縮 合環)の例には、インデン環、ナフタレン環、アズレン 環、フルオレン環、フェナントレン環、アントラセン 環、アセナフチレン環、ピフェニレン環、ナフタセン 環、ピレン環、インドール環、イソインドール環、ベン ゾフラン環、ベンゾチオフェン環、インドリジン環、ベ ンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミ ダゾール環、ベンゾトリアゾール環、プリン環、インダ ゾール環、クロメン環、キノリン環、イソキノリン環、 キノリジン環、キナゾリン環、シンノリン環、キノキサ リン環、フタラジン環、プテリジン環、カルバゾール 環、アクリジン環、フェナントリジン環、キサンテン 環、フェナジン環、フェノチアジン環、フェノキサチイ ン環、フェノキサジン環およびチアントレン環が含まれ る。ナフタレン環、アズレン環、インドール環、ベンゾ オキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミダゾ ール環、ベンゾトリアゾール環およびキノリン環が好ま しい。

(b) の単結合は、二つの芳香族環の炭素原子間の結合 40 であることが好ましい。二以上の単結合で二つの芳香族環を結合して、二つの芳香族環の間に脂肪族環または非 芳香族性複素環を形成してもよい。

【0103】(c)の連結基も、二つの芳香族環の炭素原子と結合することが好ましい。連結基は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、一〇一、一〇一、一〇十、一〇一またはそれらの組み合わせであることが好ましい。組み合わせからなる連結基の例を以下に示す。なお、以下の連結基の例の左右の関係は、逆になってもよい。

c1:-CO-O-

c 2 : -CO-NH-

c 3:-アルキレン-O-

c4:-NH-CO-NH-

c5:-NH-CO-O-

c 6:-O-CO-O-

c7:-O-アルキレン-O-

c8:-CO-アルケニレン-

c9:-CO-アルケニレン-NH-

c10:-CO-アルケニレン-O-

c11:-アルキレン-CO-O-アルキレン-O-CO -アルキレン-

c12:-O-アルキレン-CO-O-アルキレン-O-CO-アルキレン-O-

c13:-O-CO-アルキレン-CO-O-

c14:-NH-CO-アルケニレン-

c15:-O-CO-アルケニレン-

【0104】芳香族環および連結基は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子(F、C1、Br、I)、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ、アミノ、ニトロ、スルホ、カルバモイル、スルファモイル、ウレイド、アルキル基、アルケニル基、アルキン基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルを表、アルキルスルホニル基、脂肪族アミド基、脂肪族スルホンアミド基、脂肪族置換アミノ基、脂肪族置換カルバモイル基、脂肪族置換スルファモイル基、脂肪族置換ウレイド基および非芳香族性複素環基が含まれる。

【0105】アルキル基の炭素原子数は、1乃至8であ 30 ることが好ましい。環状アルキル基よりも鎖状アルキル 基の方が好ましく、直鎖状アルキル基が特に好ましい。 アルキル基は、さらに置換基(例、ヒドロキシ、カルボ キシ、アルコキシ基、アルキル置換アミノ基)を有して いてもよい。アルキル基の(置換アルキル基を含む)例 には、メチル、エチル、n-ブチル、n-ヘキシル、2 -ヒドロキシエチル、4-カルボキシブチル、2-メト キシエチルおよび2-ジエチルアミノエチルが含まれ る。アルケニル基の炭素原子数は、2乃至8であること が好ましい。環状アルケニル基よりも鎖状アルケニル基 の方が好ましく、直鎖状アルケニル基が特に好ましい。 アルケニル基は、さらに置換基を有していてもよい。ア ルケニル基の例には、ビニル、アリルおよび1-ヘキセ ニルが含まれる。アルキニル基の炭素原子数は、2万至 8であることが好ましい。環状アルキケニル基よりも鎖 状アルキニル基の方が好ましく、直鎖状アルキニル基が 特に好ましい。アルキニル基は、さらに置換基を有して いてもよい。アルキニル基の例には、エチニル、1-ブ チニルおよび1-ヘキシニルが含まれる。

50 【0106】脂肪族アシル基の炭素原子数は、1乃至1

0であることが好ましい。脂肪族アシル基の例には、ア セチル、プロパノイルおよびブタノイルが含まれる。脂 肪族アシルオキシ基の炭素原子数は、1乃至10である ことが好ましい。脂肪族アシルオキシ基の例には、アセ トキシが含まれる。アルコキシ基の炭素原子数は、1万 至8であることが好ましい。アルコキシ基は、さらに置 換基(例、アルコキシ基)を有していてもよい。アルコ キシ基の (置換アルコキシ基を含む) 例には、メトキ シ、エトキシ、プトキシおよびメトキシエトキシが含ま れる。アルコキシカルボニル基の炭素原子数は、2万至 10 10であることが好ましい。アルコキシカルボニル基の 例には、メトキシカルポニルおよびエトキシカルポニル が含まれる。アルコキシカルボニルアミノ基の炭素原子 数は、2乃至10であることが好ましい。アルコキシカ ルポニルアミノ基の例には、メトキシカルポニルアミノ およびエトキシカルボニルアミノが含まれる。

【0107】アルキルチオ基の炭素原子数は、1乃至1 2であることが好ましい。アルキルチオ基の例には、メ チルチオ、エチルチオおよびオクチルチオが含まれる。 アルキルスルホニル基の炭素原子数は、1乃至8である ことが好ましい。アルキルスルホニル基の例には、メタ ンスルホニルおよびエタンスルホニルが含まれる。、脂 防族アミド基の炭素原子数は、1乃至10であることが 好ましい。脂肪族アミド基の例には、アセトアミドが含 まれる。脂肪族スルホンアミド基の炭素原子数は、1万 至8であることが好ましい。脂肪族スルホンアミド基の 例には、メタンスルホンアミド、ブタンスルホンアミド およびn-オクタンスルホンアミドが含まれる。脂肪族 置換アミノ基の炭素原子数は、1乃至10であることが 好ましい。脂肪族置換アミノ基の例には、ジメチルアミ 30 ノ、ジエチルアミノおよび2-カルボキシエチルアミノ が含まれる。脂肪族置換カルバモイル基の炭素原子数 は、2万至10であることが好ましい。脂肪族置換カル バモイル基の例には、メチルカルバモイルおよびジエチ ルカルバモイルが含まれる。脂肪族置換スルファモイル 基の炭素原子数は、1乃至8であることが好ましい。脂 肪族置換スルファモイル基の例には、メチルスルファモ イルおよびジエチルスルファモイルが含まれる。脂肪族 置換ウレイド基の炭素原子数は、2乃至10であること が好ましい。脂肪族置換ウレイド基の例には、メチルウ 40 レイドが含まれる。非芳香族性複素環基の例には、ピペ リジノおよびモルホリノが含まれる。紫外線吸収剤の分 子量は、300乃至800であることが好ましい

【0108】 [ポリマーフイルムの製造] ソルベントキ ャスト法によりポリマーフイルムを製造することが好ま しい。ソルベントキャスト法では、ポリマーを有機溶媒 に溶解した溶液(ドープ)を用いてフイルムを製造す る。有機溶媒は、炭素原子数が3乃至12のエーテル、 炭素原子数が3乃至12のケトン、炭素原子数が3乃至 12のエステルおよび炭素原子数が1乃至6のハロゲン 50

62 化炭化水素から選ばれる溶媒を含むことが好ましい。エ ーテル、ケトンおよびエステルは、環状構造を有してい てもよい。エーテル、ケトンおよびエステルの官能基 (すなわち、-O-、-CO-および-COO-) のい ずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用い ることができる。有機溶媒は、アルコール性水酸基のよ うな他の官能基を有していてもよい。二種類以上の官能 基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれ かの官能基を有する化合物の規定範囲内であればよい。 【0109】炭素原子数が3乃至12のエーテル類の例 には、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジ メトキシエタン、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキ ソラン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネ トールが含まれる。炭素原子数が3万至12のケトン類 の例には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケ トン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびメ チルシクロヘキサノンが含まれる。 炭素原子数が3乃至 12のエステル類の例には、エチルホルメート、プロピ ルホルメート、ペンチルホルメート、メチルアセテー ト、エチルアセテートおよびペンチルアセテートが含ま れる。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の例には、 2-エトキシエチルアセテート、2-メトキシエタノー ルおよび2-プトキシエタノールが含まれる。ハロゲン 化炭化水素の炭素原子数は、1または2であることが好 ましく、1であることが最も好ましい。ハロゲン化炭化 水素のハロゲンは、塩素であることが好ましい。ハロゲ ン化炭化水素の水素原子が、ハロゲンに置換されている 割合は、25乃至75モル%であることが好ましく、3 0乃至70モル%であることがより好ましく、35乃至 65モル%であることがさらに好ましく、40乃至60 モル%であることが最も好ましい。メチレンクロリド

有機溶媒を混合して用いてもよい。 【0110】一般的な方法でポリマー溶液を調製でき る。一般的な方法とは、0℃以上の温度(常温または高 温)で、処理することを意味する。溶液の調製は、通常 のソルベントキャスト法におけるドープの調製方法およ び装置を用いて実施することができる。なお、一般的な 方法の場合は、有機溶媒としてハロゲン化炭化水素(特 にメチレンクロリド)を用いることが好ましい。ポリマ 一の量は、得られる溶液中に10乃至40重量%含まれ るように調整する。ポリマーの量は、10乃至30重量 %であることがさらに好ましい。有機溶媒(主溶媒)中 には、後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。 溶液は、常温(0乃至40℃)でポリマーと有機溶媒と を攪拌することにより調製することができる。高濃度の 溶液は、加圧および加熱条件下で攪拌してもよい。具体 的には、ポリマーと有機溶媒とを加圧容器に入れて密閉 し、加圧下で溶媒の常温における沸点以上、かつ溶媒が 沸騰しない範囲の温度に加熱しながら攪拌する。加熱温

が、代表的なハロゲン化炭化水素である。二種類以上の

度は、通常は40 \mathbb{C} 以上であり、好ましくは60 乃至200 \mathbb{C} であり、さらに好ましくは80 乃至110 \mathbb{C} である。

63

【0111】各成分は予め粗混合してから容器に入れて もよい。また、順次容器に投入してもよい。容器は攪拌 できるように構成されている必要がある。窒素ガス等の 不活性気体を注入して容器を加圧することができる。ま た、加熱による溶媒の蒸気圧の上昇を利用してもよい。 あるいは、容器を密閉後、各成分を圧力下で添加しても よい。加熱する場合、容器の外部より加熱することが好 10 ましい。例えば、ジャケットタイプの加熱装置を用いる ことができる。また、容器の外部にプレートヒーターを 設け、配管して液体を循環させることにより容器全体を 加熱することもできる。容器内部に攪拌翼を設けて、こ れを用いて攪拌することが好ましい。攪拌翼は、容器の 壁付近に達する長さのものが好ましい。攪拌翼の末端に は、容器の壁の液膜を更新するため、掻取翼を設けるこ とが好ましい。容器には、圧力計、温度計等の計器類を 設置してもよい。容器内で各成分を溶剤中に溶解する。 調製したドープは冷却後容器から取り出すか、あるい は、取り出した後、熱交換器等を用いて冷却する。

【0112】冷却溶解法により、溶液を調製することもできる。冷却溶解法では、通常の溶解方法では溶解させることが困難な有機溶媒中にもポリマーを溶解させることができる。なお、通常の溶解方法でポリマーを溶解できる溶媒であっても、冷却溶解法によると迅速に均一な溶液が得られるとの効果がある。冷却溶解法では最初に、室温で有機溶媒中にポリマーを撹拌しながら徐々に添加する。ポリマーの量は、この混合物中に10乃至40重量%含まれるように調整することが好ましい。ポリマーの量は、10万至30重量%であることがさらに好ましい。さらに、混合物中には後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。

【0113】次に、混合物を-100乃至-10℃(好ましくは-80乃至-10℃、さらに好ましくは-50乃至-20℃、最も好ましくは-50乃至-30℃)に冷却する。冷却は、例えば、ドライアイス・メタノール浴(-75℃)や冷却したジエチレングリコール溶液(-30乃至-20℃)中で実施できる。このように冷却すると、ポリマーと有機溶媒の混合物は固化する。冷40却速度は、4℃/分以上であることが好ましく、8 ℃/分以上であることがさらに好ましく、12 ℃/分以上であることが最も好ましい。冷却速度は、速いほど好ましいが、10000 ℃/秒が理論的な上限であり、1000 ℃/秒が技術的な上限であり、そして100 ℃/秒が実用的な上限である。なお、冷却速度は、冷却を開始する時の温度と最終的な冷却温度との差を冷却を開始してから最終的な冷却温度に達するまでの時間で割った値である。

【0114】さらに、これを0乃至200℃(好ましく 50

は0乃至150℃、さらに好ましくは0乃至120℃、 最も好ましくは0乃至50℃)に加温すると、有機溶媒 中にポリマーが溶解する。昇温は、室温中に放置するだ けでもよし、温浴中で加温してもよい。加温速度は、4 ℃/分以上であることが好ましく、8℃/分以上である ことがさらに好ましく、12℃/分以上であることが最 も好ましい。加温速度は、速いほど好ましいが、100 00℃/秒が理論的な上限であり、1000℃/秒が技 術的な上限であり、そして100℃/秒が実用的な上限 である。なお、加温速度は、加温を開始する時の温度と 最終的な加温温度との差を加温を開始してから最終的な 加温温度に達するまでの時間で割った値である。以上の ようにして、均一な溶液が得られる。なお、溶解が不充 分である場合は冷却、加温の操作を繰り返してもよい。 溶解が充分であるかどうかは、目視により溶液の外観を 観察するだけで判断することができる。

【0115】冷却溶解法においては、冷却時の結露によ る水分混入を避けるため、密閉容器を用いることが望ま しい。また、冷却加温操作において、冷却時に加圧し、 20 加温時の減圧すると、溶解時間を短縮することができ る。加圧および減圧を実施するためには、耐圧性容器を 用いることが望ましい。なお、セルロースアセテート (酢化度:60.9%、粘度平均重合度:299)を冷 却溶解法によりメチルアセテート中に溶解した20重量 %の溶液は、示差走査熱量測定(DSC)によると、3 3℃近傍にゾル状態とゲル状態との疑似相転移点が存在 し、この温度以下では均一なゲル状態となる。従って、 この溶液は疑似相転移温度以上、好ましくはゲル相転移 温度プラス10℃程度の温度で保存する必要がある。た だし、この疑似相転移温度は、セルロースアセテートの 平均酢化度、粘度平均重合度、溶液濃度や使用する有機 溶媒により異なる。

【0116】調製したポリマー溶液(ドープ)から、ソ ルベントキャスト法によりポリマーフイルムを製造す る。ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を 蒸発させてフイルムを形成する。流延前のドープは、固 形分量が18乃至35%となるように濃度を調整するこ とが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態 に仕上げておくことが好ましい。ソルベントキャスト法 における流延および乾燥方法については、米国特許23 36310号、同2367603号、同2492078 号、同2492977号、同2492978号、同26 07704号、同2739069号、同2739070 号、英国特許640731号、同736892号の各明 細書、特公昭45-4554号、同49-5614号、 特開昭60-176834号、同60-203430 号、同62-115035号の各公報に記載がある。ド ープは、表面温度が10℃以下のドラムまたはバンド上 に流延することが好ましい。流延した2秒以上風に当て て乾燥することが好ましい。得られたフイルムをドラム またはバンドから剥ぎ取り、さらに100から160 でまで逐次温度を変えた高温風で乾燥して残留溶剤を蒸発させることもできる。以上の方法は、特公平5-1784 44号公報に記載がある。この方法によると、流延から剥ぎ取りまでの時間を短縮することが可能である。この方法を実施するためには、流延時のドラムまたはバンドの表面温度においてドープがゲル化することが必要である。本発明に従い調製した溶液(ドープ)は、この条件を満足する。

【0117】ポリマーフイルムには、機械的物性を改良 10 するため、または乾燥速度を向上するために、可塑剤を 添加することができる。可塑剤としては、リン酸エステ ルまたはカルボン酸エステルが用いられる。リン酸エス テルの例には、トリフェニルフォスフェート(TPP) およびトリクレジルホスフェート (TCP) が含まれ る。カルポン酸エステルとしては、フタル酸エステルお よびクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステ ルの例には、ジメチルフタレート(DMP)、ジエチル フタレート(DEP)、ジプチルフタレート(DB P)、ジオクチルフタレート(DOP)、ジフェニルフ タレート(DPP) およびジエチルヘキシルフタレート (DEHP) が含まれる。クエン酸エステルの例には、 O-アセチルクエン酸トリエチル (OACTE) および O-アセチルクエン酸トリプチル (OACTB) が含ま れる。その他のカルポン酸エステルの例には、オレイン 酸プチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジ プチル、種々のトリメリット酸エステルが含まれる。フ タル酸エステル系可塑剤(DMP、DEP、DBP、D OP、DPP、DEHP) が好ましく用いられる。DE PおよびDPPが特に好ましい。可塑剤の添加量は、セ 30 ルロースエステルの量の0.1乃至25重量%であるこ とが好ましく、1乃至20重量%であることがさらに好 ましく、3乃至15重量%であることが最も好ましい。 【0118】ポリマーフイルムには、劣化防止剤(例、 酸化防止剤、過酸化物分解剤、ラジカル禁止剤、金属不 活性化剤、酸捕獲剤、アミン)や紫外線防止剤を添加し てもよい。劣化防止剤については、特開平3-1992 01号、同5-1907073号、同5-194789 号、同5-271471号、同6-107854号の各 公報に記載がある。劣化防止剤の添加量は、調製する溶 40 液(ドープ)の0.01乃至1重量%であることが好ま しく、0.01乃至0.2重量%であることがさらに好 ましい。添加量が0.01重量%未満であると、劣化防 止剤の効果がほとんど認められない。添加量が1重量% を越えると、フイルム表面への劣化防止剤のブリードア ウト(滲み出し)が認められる場合がある。特に好まし い劣化防止剤の例としては、ブチル化ヒドロキシトルエ ン(BHT)を挙げることができる。紫外線防止剤につ いては、特開平7-11056号公報に記載がある。

【0119】ポリマーフイルムは、さらに延伸処理によ 50

りレターデーション値を調整することが好ましい。製造したポリマーフイルムのレターデーション値が不足する場合は、延伸処理によりポリマーの複屈折率を上昇させることができる。なお、延伸処理は、ポリマーフイルム波長分散(広帯域性)への影響が少ないとの利点もある。また、延伸処理によりポリマーフイルムの屈折率(面内の遅相軸方向の屈折率nx、面内の遅相軸に垂直な方向の屈折率nyおよび厚み方向の屈折率nz)を調整することもできる。

【0120】 [円偏光板] 入/4板と直線偏光膜とを、入/4板の面内の遅相軸と直線偏光膜の偏光軸との角度が実質的に45°になるように積層すると円偏光板が得られる。実質的に45°とは、40乃至50°であることを意味する。入/4板の面内の遅相軸と直線偏光膜の偏光軸との角度は、41乃至49°であることが好ましく、43乃至47°であることがさらに好ましく、44乃至46°であることが最も好ましい。直線偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜には、ヨウ素系偏光膜がある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フイルムを用いて製造する。直線偏光膜の偏光軸は、フイルムの延伸方向に垂直な方向に相当する。直線偏光膜の入/4板とは反対側の面には、透明保護膜を設けることが好ましい。

[0121]

【実施例】 [実施例1] (位相差板の作製) 室温において、平均酢化度55.0%のセルロースアセテート120重量部、トリフェニルホスフェート9.36重量部、ビフェニルジフェニルホスフェート4.68重量部、赤外線吸収剤(501)0.30重量部、メチレンクロリド543.14重量部、メタノール99.35重量部およびnープタノール19.87重量部を混合して、溶液(ドープ)を調製した。赤外線吸収剤(501)の最大吸収波長(ジクロロメタン溶液で測定)は、1100nmであった。

【0122】得られたドープを、ガラス板上に流延し、室温で1分間乾燥後、45℃で5分間乾燥した。乾燥後の溶媒残留量は30重量%であった。セルロースアセテートフイルムをガラス板から隔離し、130℃で流延方向と平行に一軸延伸した。延伸後、そのままの状態で120℃にて20分間乾燥した。得られたセルロースアセテートフイルムの乾燥膜厚は、98 μ mであった。得られたセルロースアセテートフイルム(位相差板)について、エリプソメーター(M-150、日本分光(株)製)を用いて、波長450nm、550nmおよび590nmにおけるレターデーション値(Re)を測定した。結果を第1表に示す。

【0123】 [実施例2] (位相差板の作製) 室温において、平均酢化度60.2%のセルロースアセテート120重量部、トリフェニルホスフェート9.36重量

部、ピフェニルジフェニルホスフェート4.68重量 部、赤外線吸収剤(501) 0.30重量部、下記の紫 外線吸収剤1.50重量部、メチレンクロリド543. 14重量部、メタノール99.35重量部およびn-ブ タノール19.87重量部を混合して、溶液(ドープ) を調製した。

67

[0124]【化56】

紫外線吸収剤

【0125】得られたドープを、ガラス板上に流延し、 室温で1分間乾燥後、45℃で5分間乾燥した。セルロ ースアセテートフイルムをガラス板から隔離し、130 ℃で流延方向と平行に一軸延伸した。延伸後、そのまま の状態で120℃にて20分間乾燥した。得られたセル ロースアセテートフイルムの乾燥膜厚は、100μmで あった。得られたセルロースアセテートフイルム(位相 差板) について、エリプソメーター (M-150、日本 および590nmにおけるレターデーション値(Re) を測定した。結果を第1表に示す。

【0126】[実施例3](位相差板の作製)室温にお いて、平均酢化度59.0%のセルロースアセテート1 20重量部、トリフェニルホスフェート9.36重量 部、ピフェニルジフェニルホスフェート4.68重量 部、赤外線吸収剤(501)0.10重量部、上記の紫 外線吸収剤1.00重量部、メチレンクロリド543. 14重量部、メタノール99.35重量部およびnープ タノール19.87重量部を混合して、溶液(ドープ) を調製した。

【0127】得られたドープを、ガラス板上に流延し、 室温で1分間乾燥後、45℃で5分間乾燥した。セルロ ースアセテートフイルムをガラス板から隔離し、130 ℃で流延方向と平行に一軸延伸した。延伸後、そのまま の状態で120℃にて20分間乾燥した。得られたセル 10 ロースアセテートフイルムの乾燥膜厚は、98μmであ った。得られたセルロースアセテートフイルム(位相差 板)について、エリプソメーター(M-150、日本分 光(株)製)を用いて、波長450nm、550nmお よび590nmにおけるレターデーション値(Re)を 測定した。結果を第1表に示す。

【0128】 [比較例1] (位相差板の作製) 重量平均 分子量10万のポリカーポネートを塩化メチレンに溶解 して、17重量%溶液を得た。この溶液をガラス板上 に、乾燥膜厚が80μmとなるように流延し、室温で3 0分乾燥後、70℃で30分乾燥した。ポリカーポネー トフイルムをガラス板から剥離し、158℃で4%延伸 し、ポリカーボネートの延伸複屈折フイルムを得た。得 られたポリカーボネートフイルム(位相差板)につい て、エリプソメーター(M-150、日本分光(株) 製) を用いて、波長450nm、550nmおよび59 0 nmにおけるレターデーション値(Re)を測定し た。結果を第1表に示す。

【0129】 [比較例2]

(位相差板の作製) 赤外線吸収剤を添加しなかった以外 分光(株)製)を用いて、波長450nm、550nm 30 は、実施例1と同様にしてセルロースアセテートフイル ムを作製した。得られたセルロースアセテートフイルム (位相差板) について、エリプソメーター (M-15 0、日本分光(株)製)を用いて、波長450nm、5 50 nmおよび590 nmにおけるレターデーション値 (Re)を測定した。結果を第1表に示す。

[0130]

【表1】

第1表

位相差板	素材	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	紫外線 吸収剤	<u>レターテ</u> 450nm	ーション値 550nm	
実施例1	СА	あり	なし	1 2 3. 0	1 3 7. 1	140.5
実施例2	СА	あり	あり	121.1	1 3 7. 3	148.4
実施例3	СA	あり	あり	119.6	1 3 7. 7	141.2
比較例1	PС	なし	なし	147.8	1 3 7. 5	134.9
比較例2	СА	なし	なし	127.4	1 3 7. 5	139.9

(註)

CA: セルロースアセテート

PC:ポリカーボネート

【0131】 [実施例4]

(円偏光板の作製)透明保護膜、直線偏光膜および実施例1で作製した位相差板を、この順に積層して円偏光板を得た。位相差板の遅相軸と直線偏光膜の偏光軸との角度は、45°に調整した。得られた円偏光板の光学的性質を調べたところ、広い波長領域(450~590 nm)において、ほぼ完全な円偏光が達成されていた。

【0132】[実施例5]

(位相差板の作製) 乾燥膜厚が 2 0 0 μmとなるよう に、ドープの塗布量を変更した以外は、実施例 1 と同様

にしてセルロースアセテートフイルムを作製した。得られたセルロースアセテートフイルム(位相差板)について、エリプソメーター(M-150、日本分光(株)製)を用いて、波長450nm、550nmおよび590 nmにおけるレターデーション値(Re)を測定したところ、それぞれ、246. 3nm、276. 2nmおよび280. 6nmであった。従って、このセルロースアセテートフイルムは、広い波長領域で $\lambda/2$ を達成していた。

70